•研究论文•

金属离子对联吡啶钌电致化学发光影响的研究

陶 颖 ^a 李梅金 ^a 章丽燕 ^{a,c} 陈 曦*^{,a,b}

(*厦门大学化学化工学院化学系现代分析科学教育部重点实验室 厦门 361005) (^b厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室 厦门 361005) (^c福建龙岩学院化学与材料工程系 龙岩 364000)

摘要 在玻碳电极上,联吡啶钌[Ru(bpy)₃²⁺]于+1.50 V (vs. Ag/AgCl)左右被氧化为Ru(bpy)₃³⁺,该氧化态离子与碱性水 溶液中(pH 8.2)的 OH•反应生成激发态的Ru(bpy)₃^{2+*}而发光.研究比较了 15 种金属离子对Ru(bpy)₃²⁺碱性水溶液电致化 学发光的影响,并对这些影响进行了初步的解释.

关键词 电致化学发光; 联吡啶钌; 金属离子

Effects of Metal lons on the Electrochemiluminescence of Ru(bpy)₃²⁺

TAO, Ying^{*a*} LI, Mei-Jin^{*a*} ZHANG, Li-Yan^{*a,c*} CHEN, Xi^{*,*a,b*}

(^a Key Laboratory of Analytical Sciences of Ministry of Education and Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005)

(^b State Key Laboratory of Marine Environmental Science, Xiamen University, Xiamen 361005) (^c Department of Chemical and Material Engineering, Longyan College, Longyan 364000)

Abstract Tris(2,2'-bipyridine) ruthenium(II) $[Ru(bpy)_3^{2^+}]$ was oxidized to its oxidated state, $Ru(bpy)_3^{3^+}$, on a glassy carbon electrode at the potential of ± 1.50 V (vs. Ag/AgCl). Electrochemiluminescence (ECL) was caused by the reaction between $Ru(bpy)_3^{2^+}$ and hydroxyl radical, OH•, generating the excited state of $Ru(bpy)_3^{2^+*}$. The effects of 15 kinds of metal ions on the $Ru(bpy)_3^{2^+}$ ECL were studied. **Keywords** electrochemiluminescence; tris(2,2'-bipyridine) ruthenium(II); metal ion

由于联吡啶钌[Ru(bpy)³⁺]良好的水溶性,化学稳 定性和电化学可逆性,其水相中的电致化学发光(ECL) 的研究与分析应用,倍受人们的关注^[1~5].一般认为 Ru(bpy)³⁺的 ECL 是由于Ru(bpy)³⁺的电氧化产物和具 有还原性的自由基离子作用,生成激发态的Ru(bpy)^{3+*} 而产生^[3].在碱性水溶液中,许多共存物质如氨基酸^[6], 一些生物碱^[7]和带羟基的有机酸^[8]对Ru(bpy)³⁺的电致 化学发光强度具有明显的增强作用.金属离子对 Ru(bpy)^{3+[9]}及其不同配体的 Ru 配合物^[10]的 ECL 的影 响已有一些研究报道.在研究过程中,我们发现不同种 类的金属离子对其发光存在增强和猝灭的影响.本研究 工作考察不同金属离子对Ru(bpy)³⁺的电致化学发光影 响情况,并对这些影响进行了初步的解释.

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

Ru(bpy)₃Cl₂•6H₂O 购自 Aldich 化学有限公司,不需 要提纯直接使用; 15 种金属离子(1 mg/mL)购自国家标 准物质研究中心(北京),实验用水为 MILLIPORE 纯水 器(MILLIPORE 公司,美国)制备的超纯水.其它试剂均 为分析纯.

实验使用 CHI 800 电化学分析仪(上海辰华仪器公司), 三电极系统. 电解池本体由两块厚度分别为 1.0 和

 ^{*} E-mail: xichen@xmu.edu.cn
 Received December 22, 2005; revised April 13, 2006; accepted May 10, 2006.
 国家自然科学基金(No. 20375033)和福建省科技项目(Nos. 2005I-030, 2004Y012)资助项目.

1.5 cm 的高压聚乙烯塑料组成, 其间用一片中间开有与 玻碳电极直径相等的圆洞,厚度为 50 μm 的特氟隆薄膜 隔开, 电解池内体积为 1.5 µL. 三电极系统的工作电极 为玻碳圆盘(22.1 mm²), 流动相入口的不锈钢细管为辅 助电极, Ag/AgCl(饱和 KCl 溶液)为参比电极. ECL 实验 中所有的电压都是相对于该参比电极. 实验前玻碳圆盘 电极用 0.3 和 0.05 µm 的 Al₂O₃ 依次进行处理, 然后在超 纯水中超声清洗. 流动注射分析(Flow Inject Analysis, FIA)部分包括一台 HL-2 恒流泵(上海沪西分析仪器厂), 带有 20 μL 定量管的 Rheodyne 7725 进样阀(美国). 发光 信号由光电倍增管(R464, 日本滨松)放大后, 用 GD-1 型微光测量仪(西安瑞科电子设备有限公司)转换为电压 信号, 经色谱工作站(Echrom 98, 大连利特科学仪器有 限公司)采集测量,并记录于电脑.实验的装置流程图 如图1所示. 缓冲溶液的pH值均由梅特勒-托利多Delta 320 pH计(梅特勒-托利多公司,瑞士)测定.紫外可见吸 收光谱由 DU-7400(贝克曼, 美国)分光光度计获得, 荧 光光谱测量使用日立 F-4500(日本)荧光仪.



图 1 ECL-FIA 实验装置图 Figure 1 Setup for the ECL-FIA experiments

循环伏安实验使用上述 CHI 800 电化学分析仪. 工 作电极为玻碳电极(Φ4 mm), 电极前处理方法与上述相 同, 辅助电极为铂电极, 参比电极为 Ag/AgCl(饱和 KCl 溶液), 循环伏安实验中所用的电压均相对于 Ag/AgCl, 在(25±2) 下进行.

1.2 实验操作

流动相使用含有 0.3 mmol/LRu(bpy)₃Cl₂ 的 0.5 mol/L 磷酸盐缓冲溶液(pH 8.2),流速为 0.5 mL/min. 1 μg/mL 金属离子样品由进样阀注入流动体系,并与流动相一起流过电解池,原位电解发光.光电倍增管负高压为-900 V,电解电压为+1.5 V (vs. Ag/AgCl),色谱工作站记录 ECL 强度与时间的关系曲线.

2 结果与讨论

2.1 金属离子对Ru(bpy)3+ ECL影响

对水溶液中Ru(bpy)₃³⁺的本底发光, Lin 等^[11,12]有过 研究报道. 一般在施加正电压时, Ru(bpy)₃²⁺被氧化为 Ru(bpy)³⁺, Ru(bpy)³⁺氧化水溶液中的氢氧根离子, 生 成氢氧根自由基,同时Ru(bpy)³⁺进一步与该自由基反 应生成激发态的Ru(bpy)^{2+*}而发光.实验发现在碱性水 溶液中,Ru(bpy)²⁺的ECL强度随体系的pH值的增加 而明显的增强.当体系的pH从7.0变至8.0时,其本底 发光强度增加了78%,而pH从8.0变化至9.0时, Ru(bpy)²⁺的本底发光增加了142%,进一步表明 Ru(bpy)³⁺的本底发光强度与OH⁻的浓度存在密切关 系^[12].

 $\operatorname{Ru}(\operatorname{bpy})_3^{2^+} \rightleftharpoons \operatorname{Ru}(\operatorname{bpy})_3^{3^+} + e^-$

Ru(bpy)₃³⁺+OH⁻ → Ru(bpy)₃²⁺+•OH
Ru(bpy)₃³⁺+•OH → Ru(bpy)₃^{2+*}+
$$\frac{1}{4}$$
O₂+ $\frac{1}{2}$ H₂O

图式 1 碱性水溶液中 $Ru(bpy)_3^{3+}$ 与 OH⁻的 ECL 反应 Scheme 1 ECL reaction between $Ru(bpy)_3^{3+}$ and OH⁻ in alkaline aqueous solution

Ru(bpy)³⁺的发光强度也受共存金属离子种类和浓度的影响.研究结果表明,在所选择的缓冲溶液中,分别注入15种浓度为1 μ g/mL 的金属离子,W(VI),Ti(IV)和Co(II)对Ru(bpy)³⁺的发光强度有抑制,其中Co(II)的抑制最为明显.其它 12种金属离子则对Ru(bpy)³⁺的ECL有不同程度的增加,其中Fe(III),Pb(II)和V(V)的增强作用比较明显(图 2).



图 2 各种金属离子对Ru(bpy)₃²⁺ ECL 强度的影响 Figure 2 Effects of various metal ions on the ECL intensity of Ru(bpy)₃²⁺

Concentration of each metal ion: 1 $\mu g/mL$

2.2 Ru(bpy)²⁺与金属离子共存时的紫外可见、荧光光 谱和循环伏安实验

由于联吡啶钌的中心金属原子 Ru 和配体联吡啶的 配位已达到饱和,它们很难再与其它金属离子结合形成 新的配合体.从紫外可见光谱测定结果可以看出, Ru(bpy)²⁺溶液在242,285,452 nm 处有吸收峰,而在溶 液中分别加入 1 μg/mL 影响最明显的 V(V), Pb(II), Co(II)离子后, 未见有吸收峰强度的变化或新吸收峰的 出现.通过Ru(bpy)³⁺的荧光实验可以发现, Co(II), V(V), Pb(II)离子的存在不改变Ru(bpy)³⁺的最大发射波 长(λ_{max}=596 nm)和荧光强度.这表明在碱性水溶液中, 联吡啶钌与这些金属离子共存,没有新配合物的出现. Co(II), V(V), Pb(II)离子的存在也不会导致Ru(bpy)^{2+*}激 发态的猝灭.

循环伏安实验结果表明, Ru(bpy)³⁺的可逆氧化还 原电位分别为+1.08和+1.01 V(图 3b). 体系分别加入1 μ g/mL V(V), Pb(II), Ru(bpy)²⁺的氧化还原电位保持不 变, 但氧化峰电流值有所增加(图 3c, 3d), 表明 V(V), Pb(II)离子对Ru(bpy)²⁺的氧化有一定的促进作用.由于 表观扩散系数 D_{app} 反映了电荷传递速率的大小.实验考 察了 V(V), Pb(II)离子存在时, Ru(bpy)³⁺在玻碳电极表 面 的 表 观 扩散系 数 (D_{app})的变化.对 1.0 mmol/L Ru(bpy)²⁺和分别含有 1 μ g/mL V(V), Pb(II)相同浓度的 Ru(bpy)³⁺溶液,进行循环伏安实验,获得不同电压扫 描速下的阳极峰电流值(i_p).将阳极峰电流 i_p 与扫速平 方根 $v^{1/2}$ 作图,根据下式的 Randles-Sevcik 方程^[13]获得 相应条件下的扩散系数(表 1).

$$i_{\rm p} = 0.4463 n FA c_0^* \left(\frac{nF}{RT}\right)^{1/2} v^{1/2} D^{1/2}$$

式中n为电子转移数,F为法拉第常数,A为电极面积 (cm²), c_0^* 为电活性剂浓度(mol/cm³),T为绝对温度(K),v为电压扫描速率(V/s), i_p 为峰电流(A),D为电活性剂扩 散系数(cm²/s).



图 3 Ru(bpy)₃²⁺及Ru(bpy)₃²⁺+Pb(II), Ru(bpy)₃²⁺+V(V)溶液的循环伏安曲线

Figure 3 CV curves of $Ru(bpy)_3^{2+}$ and $Ru(bpy)_3^{2+} + Pb(II)$, $Ru(bpy)_3^{2+} + V(V)$ solutions

(a) 0.5 mol/L 磷酸缓冲溶液(phosphate buffer, pH 8.2); (b) a+Ru(bpy)₃²⁺; (c) a+Ru(bpy)₃²⁺ + Pb(II); (d) a+Ru(bpy)₃²⁺ + V(V). Concentration of Ru(bpy)₃²⁺: 1.0 mmol/L, concentration of metal ion: 1 µg/mL, scan rate of potential: 50 mV/s

由表1可以看出 $i_p \sim v^{1/2}$ 呈良好的线性相关性,表明 Ru(bpy)²⁺在玻碳电极上的氧化过程受扩散控制.表观 扩散系数 D_{app} 变化趋势表明, Pb(II), V(V) 等金属离子 的加入,加快了Ru(bpy)²⁺在玻碳电极表面的扩散,提 高了Ru(bpy)²⁺的氧化速率,从而增强了Ru(bpy)²⁺的 ECL强度.

表1 磷酸缓冲溶液中 Pb(II), V(V)离子对Ru(bpy)₃²⁺表观扩散 系数的影响 ^a

Table 1 Effects of Pb(II) and V(V) ions on the D_{app} value of $Ru(bpy)_3^{2+}$ in phosphate buffer

Solution	斜率/ (A•s ^{1/2} •V ^{-1/2})	R^2	$D_{ m app}/(m cm^2 \cdot s^{-1})$	RSD%
$\operatorname{Ru}(\operatorname{bpy})_3^{2+}$	6.35×10^{-5}	0.9991	3.52×10^{-6}	0.76
$\operatorname{Ru}(\operatorname{bpy})_3^{2+} + \operatorname{Pb}(\operatorname{II})$	6.43×10^{-5}	0.9988	3.62×10^{-6}	1.13
$\operatorname{Ru}(\operatorname{bpy})_3^{2+} + V(V)$	6.59×10^{-5}	0.9989	3.81×10^{-6}	1.87

^a Concentration of buffer solution: 0.5 mol/L.

在碱性水溶液中, Co(II)离子在正电位扫描过程中 被氧化为 Co(III)和 Co(IV)的氧化态形式(Co^{III,IV} 或 Co₃O₄),该氧化物在玻碳电极上有强烈的吸附^[14].在 Co(II)的 CV 图(图 4b)中可以明显地看到 Co(II)不可逆的 氧化峰,其峰电位为+1.32 V.在含有 Co(II)的 Ru(bpy)²⁺的 CV 图中(图 4c)可以看到,当体系中含有 1 µg/mL 的 Co(II)时, Ru(bpy)²⁺的氧化峰电流消失.这些 结果表明在施加电压条件下, Co(II)发生了氧化反应,减 少了 Ru(bpy)²⁺的氧化效率,其电氧化产物 Co^{III,IV} 沉积 于玻碳电极表面,改变了电极的状态,导致了电极对 Ru(bpy)²⁺氧化能力的下降,猝灭了其 ECL 发光(图式 2).



图 4 Ru(bpy)₃²⁺及Ru(bpy)₃²⁺+Co(II)溶液的循环伏安曲线 Figure 4 CV curves of Ru(bpy)₃²⁺ and Ru(bpy)₃²⁺+Co(II) solutions

(a) 1.0 mmol/L Ru(bpy)₃²⁺; (b) 1 μ g/mL Co(II); (c) 1.0 mmol/L Ru(bpy)₃²⁺ + 1 μ g/mL Co(II) in 0.5 mol/L phosphate buffer, pH 8.2, scan rate: 50 mV/s

 $Co(II)_{age} \longrightarrow Co^{III,IV}_{ads}(s) + e^{-1}$

 $Co^{IV}(s)_{ads} + OH^{-} \longrightarrow Co^{IV}(OH^{-})_{ads}(s)$

 $Co^{IV}(OH^{-})_{ads}(s) + OH^{-} = Co^{IV}(s) + 1/2O_2 + H_2O + 2e^{-1}$

图式 2 Co(II)在玻碳电极上的氧化过程^[14] Scheme 2 Reaction process of Co(II) on a glassy carbon electrode

3 结论

考察的 15 种常见金属离子对Ru(bpy)₃²⁺的 ECL 强 度有不同影响. Pb(II), V(V)等离子提高了Ru(bpy)₃²⁺在 玻碳电极表面的扩散能力,增加了Ru(bpy)₃²⁺的氧化速 率,增强了Ru(bpy)₃²⁺的电致化学发光强度. Co(II)在电 极上的氧化反应,降低了对Ru(bpy)₃²⁺的电解效率,同 时氧化过程中生成产物吸附在电极表面,导致 Ru(bpy)₃²⁺的电致化学发光强度明显降低.

References

- 1 Zu, Y. B.; Bard, A. J. Anal. Chem. 2000, 72, 3223.
- 2 Yin, X. B.; Du, Y.; Yang, X. R.; Wang, E. K. J. Chromatogr., A 2005, 1091, 158.

- 3 Greenway, G. M.; Knight, A. W.; Knight, P. J. Analyst 1995, 120, 2549.
- 4 Richter, M. M. Chem. Rev. 2004, 104, 3003.
- 5 Yi, C. Q.; Li, M. J.; Tao, Y.; Chen, X. Chin. J. Anal. Chem.
 2004, 32, 1478 (in Chinese).
 (易常青,李梅金,陶颖,陈曦,分析化学, 2004, 32, 1478.)
- 6 Staffilani, M.; Hoss, E.; Giesen, U.; Schneider, E.; Hartl, F.
 E.; Josel, H. P.; DeCola, L. *Inorg. Chem.* 2003, 42, 7789.
- 7 Chen, X.; Yi, C. Q.; Li, M. J.; Lu, X.; Li, Z.; Li, P. W.; Wang, X. R. Anal. Chim. Acta 2002, 466, 79.
- 8 Chen, X.; Chen, W.; Jiang, Y. Q.; Jia, L.; Wang, X. R. *Microchem. J.* **1998**, *59*, 427.
- 9 Xu, G. B.; Dong, S. J. Analyst 1999, 124, 1085.
- 10 Muegge, B. D.; Richer, M. M. Anal. Chem. 2002, 74, 547.
- 11 Massimo, Z.; Paolo, P.; Franco, M. Anal. Chem. 2000, 72, 4934.
- 12 Lin, J. M.; Qu, F.; Yamada, M. Anal. Bioanal. Chem. 2002, 374, 1159.
- 13 Zhang, Z. X.; Wang, E. K. Principles and Methods of Electrochemistry, Science Press, Beijing, 2000 (in Chinese).
 (张祖训, 汪尔康, 电化学原理和方法, 科学出版社, 北京, 2000.)
- 14 Casella, I. G.; Gatta, M. J. Electroanal. Chem. 2002, 534, 31.

(A0512223 CHENG, B.; FAN, Y. Y.)